# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-227334

(43)Date of publication of application: 24.08.1999

(51)Int.Cl.

B41M 5/26 G11B 7/24 G11B 7/24

(21)Application number: 10-034858

THE STATE STATE AS AS ASSESSED TO A STATE OF

(22)Date of filing:

17.02.1998

(71)Applicant : SONY CORP

(72)Inventor: YASUDA KOICHI

# (54) OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a crosstalk cancellation by controlling an absorptivity by one recording film.

SOLUTION: A recording film 3 of the optical recording medium having the film 3 formed on a base plate 1 having a guide groove 2 is formed of a mixture of a metal and a dielectric. When a recording pulse is illuminated to the film 3, the metal is reacted with the dielectric, and hence an oxide is, for example, formed. And, since the oxide has a higher light transmittance than that of the metal, the film 3 is made of the mixture of the metal and the oxide. Thus, the light transmittance, reflectivity of the film can be easily controlled.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.02.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出顧公開番号

# 特開平11-227334

(43)公開日 平成11年(1999)8月24日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> |      | 識別記号  | ΡI   |      |         |
|---------------------------|------|-------|------|------|---------|
| B41M                      | 5/26 |       | B41M | 5/26 | x       |
| G11B                      | 7/24 | 511   | G11B | 7/24 | 511     |
|                           |      | 5 3 5 |      |      | 5 3 5 A |

# 審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 6 頁)

| (21)出願番号 | 特顧平10-34858       | (71)出題人  | 000002185                      |  |  |  |
|----------|-------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|
|          |                   |          | ソニー株式会社                        |  |  |  |
| (22)出願日  | 平成10年(1998) 2月17日 |          | 東京都品川区北品川6丁目7番35号              |  |  |  |
|          |                   | (72) 発明者 | 保田 宏一                          |  |  |  |
|          |                   |          | 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ<br>一株式会社内 |  |  |  |
|          |                   | (74)代理人  | 弁理士 小池 晃 (外2名)                 |  |  |  |
|          |                   |          |                                |  |  |  |
|          |                   |          |                                |  |  |  |
|          |                   |          |                                |  |  |  |
|          |                   |          |                                |  |  |  |
|          |                   |          |                                |  |  |  |

### (54) 【発明の名称】 光記録機体

#### (57)【要約】

【課題】 記録膜一層で、吸収率制御を可能とし、クロストークキャンセルを実現する。

【解決手段】 案内溝を有する基板上に記録機が形成されてなる出語機構体の前空記録機をの前空記録機を金属と誘電体の混合物により形成する。記録機に記録パルスを照射すると、金属と誘電体が反応し、例えば酸化物が形成されるが、酸化物は金属に比べて光透器半が高く、したがって記録度を金属。酸化物の混合物とすることで、記録膜の光透過率、反対率が容易に削削可能となる。



- 1:透明基板
- 2: 案内溝 3: 記錄膜

【特許請求の範囲】

【請求項1】 案内溝を有する基板上に記録膜が形成さ れてなり、

上記記録膜は金属と誘電体の混合物よりなることを特徴 とする光記録媒体。

【請求項2】 上記記録膜に含まれる金属の割合が1分 子%~80分子%であることを特徴とする請求項1記載 の光記録媒体。

【請求項3】 上記記録層上に厚さ10~177 µ mの 光透過層が形成され、この光透過層側から光を照射する 10 あることを利用して、公文書等の記録に用いられてい ことにより記録及び/又は再生が行われることを特徴と する請求項1記載の光記録媒体。

【請求項4】 上記基板が厚さ10~177 µ mのシー ト状基板であり、このシート状基板側から光を照射する ことにより記録及び/又は再生が行われることを特徴と する請求項1記載の光記録媒体。

【請求項5】 上記シート状基板に支持基板が貼り合わ されていることを特徴とする請求項4記載の光記録媒

層されていることを特徴とする請求項1記載の光記録媒

【請求項7】 上記複数の記録層の反射率が、光入射側 に向かうにしたがって次第に小さくなるように設定され ていることを特徴とする請求項6記載の光記録媒体。

【請求項8】 上記記録層は、金属と誘電体が反応する ことにより反射率が変化し、記録マークが形成されるこ とを特徴とする請求項1記載の光記録媒体。

【請求項9】 上記反応により形成される記録マークの 反射率が4%以下であることを特徴とする請求項8記載 30 ークキャンセルを成り立たせる条件の設定が難しく、ラ の光記録媒体。

【請求項10】 上記記録層は金属と誘電体が反応する ことにより屈折率が変化し、記録マークが形成されるこ とを特徴とする請求項1記載の光記録媒体。

【請求項11】 上記反応により形成される記録マーク の屈折率nが1.  $0 \le n \le 2$ . 0であることを特徴とす る請求項10記載の光記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

有し、大容量化が可能な新規な光記録媒体に関するもの である.

#### [00021

【従来の技術】一度だけ記録可能な光ディスク、いわゆ るライトワンスディスクとしては、大別して、無機材料 により記録層を形成したもの、及び有機色素材料により 記録層を形成したものが知られている。

【0003】これらのうち、製造工程の差により低コス トで製造できること、いわゆるCD-ROMと同等の反 射率を有すること等の理由から、有機色素材料を用いた 50 のみで達成することが可能である。

ものが圧倒的に多く用いられているのが現状である。 【0004】この有機色素材料を用いたライトワンスメ ディアは、CD-Rと呼ばれ、コンピュータの外部記憶 装置等として利用されている。

【0005】また、近年では、いわゆるデジタルビデオ ディスク(DVD) 用にも有機色素材料を用いたライト ワンスメディアが開発されており、極めて大容量を有す ることから、ソフトウエアを書き込んだ光ディスクを製 造する際の検証用に用いられたり、書き換えが不可能で

## [0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、光記録の分 野においては、より一層の高密度記録を実現するため に、案内溝のみを記録エリアとして用いるだけにとどま らず、案内溝を凹部としたときに凸部となる領域(いわ ゆるランド) にも記録する方法 (ランドグループ記録) が提案されている。

【0007】そして、このランドグループ記録におい 【請求項6】 上記記録層が光透過層を介して複数層積 20 て、さらに高密度記録するために、クロストークキャン セルと称する方法も提案されている。このクロストーク キャンセルは、記録マークの反射率と、案内溝の溝深さ に由来する位相差から1次光と2次光の干渉で消光する ことによる反射率を等価とし、凸部(ランド部)を再生 するときに凹部 (グループ) の信号が漏れ込まないよう にし、逆に凹部を再生するときに凸部の信号が漏れ込ま ないようにする方法である。

> 【0008】しかしながら、従来の有機色素材料により 記録層を構成するライトワンスメディアでは、クロスト ンドグループ記録に必要な膜構成を取ることが非常に困 難である。

> 【0009】そこで本発明は、かかる従来の実情に鑑み て提案されたものであって、クロストークキャンセルが 可能であり、さらに高NA化、低雑音化、高容量化に対 応可能な新規な光記録媒体、特に、新規なライトワンス メディアを提供することを目的とする。

## [0010]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた 【発明の属する技術分野】本発明は、追記型の記録層を 40 めに、本発明の光記録媒体は、案内溝を有する基板上に 記録膜が形成されてなり、上記記録膜は金属と誘電体の 混合物よりなることを特徴とするものである。

> 【0011】記録膜を金属と誘電体の混合物とし、これ に記録光を照射すると、金属と誘電体が反応して、反射 率あるいは屈折率が変化し、情報が記録される。

> 【0012】また、酸化物は金属に比べて光透過率が高 く、したがって記録膜を金属と酸化物の混合物とするこ とで、記録膜の透過率、反射率を容易、且つ適正に制御 することができ、クロストークキャンセルを記録膜一層

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照しながら詳細に説明する。

【0014】本発明を適用した光記録媒体の一例を図1 に示す。この光記録媒体は、基本的には、案内溝2が形 成された光学的に透明な基板1の上に、記録膜3が形成 されてなるものであり、上記透明な基板1側から記録再 生光が照射され、その一部が記録膜3で吸収、あるいは 反射される。

【0015】勿論、エンハンス効果等を狙って適宜誘電 10 体層を設けることも可能であり、反射膜を設けることも 可能である。従来の光記録媒体では、基板の表面性が反 射膜の結晶性に影響を及ぼすことにより、 あるいは、反 射膜の組成に依存する粒径により形成される界面形状に より、記録膜の性質に影響が及ぶ。本発明の光記録媒体 では、後述のように記録膜に金属と誘電体の混合物を用 い、非晶質化しているので、反射膜の結晶性に由来する 影響が解消される。

【0016】上記透明な基板1としては、透明樹脂基板 やガラス基板等を用いることができ、例えば射出成形に 20 より案内溝2が転写形成されたポリカーボネート基板等 が好適である。この場合、透明な基板1の厚さは0、3 ~1. 2mm程度の範囲とされ、いわゆるリジッド基板 として取り扱われる。

【0017】上記図1に示す光記録媒体の場合、透明な 基板1側から記録再生光が照射されるような構成とされ ているが、逆に、図2に示すように、記録膜3の上に光 透過層4を形成し、この光透過層4側から記録再生光を 照射するような構成とすることも可能である。

【0018】この図2に示す光記録媒体では、光透過層 30 4の厚さを10~177μmとし、高NAの光学系と組 み合わせることで、これまでにない高配録密度を実現す ることができる。

【0019】光透過層4は、例えば紫外線硬化樹脂を除 布することによって形成することもできるし、光透過性 フィルムを紫外線硬化樹脂で貼り合わせることによって も形成することができる。後者の場合、トータルの厚さ を $10\sim177\mu$ mとすることが好ましい。

【0020】なお、図2に示すような構成を採用する場 ずしも透明でなくともよい。

【0021】あるいは、透明な基板1に、射出成形やキ ャスト法等によって作られる透明シートを用いることも 可能である。透明シートの厚さを10~177μmと し、高い開口数 (NA) の光学系を組み合わせること で、これまでのものより遥かに記録密度の高い光記録媒 体が実現される。なお、この透明シートを用いる場合、 案内溝 2 や信号ピット等の凹凸パターンは、マスタスタ ンパに対して高温で加熱圧着することにより容易に転写 形成することができる。

【0022】基板1に上記透明シートを用いた場合、そ のままシート状の光記録媒体 (いわばフレキシブル光デ ィスク)とすることもできるが、例えば図3に示すよう に、スピンコート法等により途布された紫外線硬化樹脂 5等を介して支持基板6にこれを貼り合わせ、リジッド なディスクとすることもできる。このとき、用いる支持 基板6は必ずしも透明でなくてよく、例えば熱可塑性樹 脂よりなる厚さ0.6~1.2mm程度の基板を用い る。また、支持基板6を貼り合わせる際に、記録膜3の 表面をシラン処理し、紫外線硬化樹脂との密着性の向上

【0023】上述の構成の光記録媒体において、記録膜 3は、金属と誘電体の混合物からなるものであり、特に その光透過率、反射率、屈折率をその比率により制御す ることができるような構成とされている。

を図るようにしてもよい。

【0024】ここで、金属材料としては、任意の金属材 料を用いることができ、Li、Be、Na、Mg、A l. Si. K. Ca. Sc. Ti. V. Cr. Mn. F e, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Se, R b, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, B a, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, G d, Tb, Dv, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, H f、Ta、W、Re、Os、Ir、Pt、Auの単体あ るいは2種類以上の合金等を用いることができる。 【0025】また、誘電体としては、Li、Be、N a, Mg, Al, Si, K, Ca, Sc, Ti, V, C r, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, G e, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, T e, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Pm, S m, Eu, Gd, Tb, Dv, Ho, Er, Tm, Y b, Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Auから選ばれる1以上の金属の酸化物、窒化物、フッ 化物、硫化物、塩化物、臭化物、ヨウ化物等を挙げるこ とができる。

【0026】このとき、金属と誘電体の混合比として は、金属の濃度が1分子%以上、80分子%以下とする ことが望ましい。金属の濃度が1分子%未満になると、 **合、基板1は支持基板としての役割を果たせばよく、必 40 記録膜としての機能を果たすことができない。逆に、金** 属の濃度が80分子%を越えると、光透過性が失われク ロストークキャンセルが難しくなる。

> 【0027】上記記録膜3においては、記録パルスを照 射することにより、記録膜3中の金属が酸化、窒化、硫 化、フッ化、塩化、臭化、あるいはヨウ化され、屈折率 変化、反射率変化を生ずる。

> 【0028】このとき、上記屈折率変化、反射率を適正 なものとすることにより、高速記録のためのクロストー クキャンセルを実現することができる。

50 【0029】具体的には、書き込み後の屈折率をnとし

たときに、1.0≤n≤2.0なる関係を満たすこと、 あるいは、記録マークの反射率が4%以下になることが 必要である。

【0030】以上、本発明を適用した光記録媒体の基本 的な構成について説明してきたが、これは一例に過ぎ ず、本発明は様々な構造の光記録媒体に適用可能であ る。以下、これらの光記録媒体について説明する。

【0031】先ず、多層構造を有する光記録媒体、両面 構造を有する光記録媒体等への応用について説明する。

【0032】図4は、最終的に得る光記録媒体のほぼ半 10 いて、実験結果を参照しながら説明する。 分の厚みとした一対の透明基板11、12上にそれぞれ 記録膜3を形成したものを2枚貼り合わせて両面ディス クとした例である。

【0033】この場合には、透明基板11、12を介し て光照射することにより、両面からそれぞれの記録膜3 に対して記録、再生を行うことができる。

【0034】図5は、1枚の支持基板13の両面に、記 録膜3を形成した光透過層14、15を貼り合わせ、両 面ディスクとした例である。

【0035】この場合には、光透過層14、15側から 20 光照射することにより、両面からそれぞれの記録膜3に 対して記録、再生を行うことができる。

【0036】図6は、透明基板21 Fに第1の記録膜2 2と第2の記録膜23とを光学的に透明な中間層24を 介して形成した多層構造の光記録媒体(多層光ディス ク) の一例である。多層光ディスクでは、光入射側(透 明基板21側) に向かうにしたがって記録膜の反射率が 次第に小さくなるように設定する。

【0037】この多層光ディスクでは、片側(透明基板 21側) から記録膜22、23に対する記録、再生が行 30 われる。

【0038】以上、両面光ディスク、多層光ディスクの 例について説明したが、単板ディスクにおいて、様々な 機能を有する層を付加することも可能である。

【0039】図7は、支持基板31上に記録膜32、光 透過層33を順次形成した単板光ディスクにおいて、支 持基板31の記録膜形成面とは反対側の面にスキュー補 正層34を形成した例を示すものである。

【0040】単板ディスクにおいては、片面にのみ記録 膜32や光透過層33が形成されるため、反りが発生し 40 やすく、スキューが大きな問題となる。そこで、これと は反対側の面に紫外線硬化樹脂等を塗布することにより スキュー補正層34を形成し、前記反りをキャンセルし てスキューを防止する。

【0041】ここで、スキュー補正層34に用いられる 紫外線硬化樹脂等は、光透過層33を形成する材料より。 も硬化収縮率が高いものであることが好ましい。

【0042】図8は、光透過層33の上に表面硬度改 善、及び帯電防止を目的として透明保護層35を形成し た例である。

【0043】なお、上述のように、本発明の光記録媒体 においては、光透過層を形成するため、 あるいは支持基 板との貼り合わせのため等、記録膜や誘電体層、反射膜 トに紫外線硬化樹脂を塗布することが必要になることが ある。このとき、紫外線硬化樹脂との密着性を改善する ために、これら記録膜や誘電体層、反射膜の表面を予め シラン処理しておくことも有効である。

6

#### [0044]

【実施例】以下、本発明を適用した具体的な実施例につ

#### 【0045】実施例1

 6 mmの厚さを有するポリカーボネート基板上にス パッタリングにより金属と誘電体の混合膜を記録膜とし て成膜した。配録膜の材料は、金属にZnを、誘電体に SiOz を用い、50モル%ずつの割合の混合膜とし

【0046】これに対し、波長650nmのレーザーダ イオードを用い、開口数0.6のレンズを用いて線速5 m/秒、ビット長0.38 $\mu$ mの記録をしたところ、ジ ッター6%が得られた。

# 【0047】実施例2

0. 6 mmの厚さを有するポリカーボネート基板上にス パッタリングにより金属と懸電体の混合障を記録障とし て成膜した。記録膜の材料は、金属にInを、誘電体に A 1, O<sub>3</sub>を用い、50モル%ずつの割合の混合膜とし

【0048】これに対し、波長650nmのレーザーダ イオードを用い、開口数0.6のレンズを用いて線速5 m/秒、ビット長0.38 $\mu$ mの記録をしたところ、ジ ッター6%が得られた。

## 【0049】実施例3

 6mmの厚さを有するポリカーボネート基板トにス パッタリングにより金属と誘電体の混合膜を記録膜とし て成準した。記録陣の材料は、金属にSnを、誘電体に SiO2 を用い、50モル%ずつの割合の混合膜とし

【0050】これに対し、波長650nmのレーザーダ イオードを用い、開口数0.6のレンズを用いて線速5 m/秒、ビット長0.  $38 \mu m$ の記録をしたところ、ジ ッター6%が得られた。

#### [0051]

【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発 明によれば、記録膜単独で吸収率制御が可能であり、容 易にクロストークキャンセルを実現することが可能であ

【0052】さらに、本発明によれば、高NA化、低雑 音化、高容量化に対応可能な新規な光記録媒体、特に、 新規なライトワンスメディアを提供することが可能であ る。

#### 50 【図面の簡単な説明】

【図1】案内溝を設けた透明基板上に記録膜を形成した 光ディスクの一例を示す要部概略断面図である。

【図2】案内溝を設けた透明基板上に記録膜を形成し、 この上に光透過層を形成した光ディスクの一例を示す要

この上に光透過層を形成した光ディスクの一例を示す要 部概略断面図である。 【図3】記録膜を形成した光透過層を支持基板に貼り合

わせてなる光ディスクの一例を示す要部概略衡面図である。 【図4】貼り合わせ型両面光ディスクの一例を示す概略

断面図である。

【図5】1枚の基板の両面に記録層を形成した光透過層\*

\*を貼り合わせた両面光ディスクの一例を示す概略断面図

である。 【図6】多層光ディスクの一例を示す概略断面図であ

【図7】スキュー補正層を設けた光ディスクの一例を示す概略断面図である。

【図8】透明保護層を設けた光ディスクの一例を示す概略断面図である。

【符号の説明】

10 1 透明基板、2 案内溝、3 記録膜、4 光透過層



